(WO/2000/061097) EXTERNAL PREPARATION COMPOSITIONS

Biblio, Data

Description Claims

National Phase

Documents Notices

Latest bibliographic data on file with the international Bureau

Publication Number: V/O/2000/061097 Publication Date: 10 10 2000

International Application No.: PCT/JP2000/001383

68.03.2000

International Filing Date: Chapter 2 Demand Filed: 23,08,2000

int. Class.:

C07C 233/18 (2006.01), C07C 233/20 (2006.01)

KAO CORPORATION (JP/JP); 14-10, Nihonbashikayabacho 1-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8210 (JP) Applicants:

(All Except US).

HOSHINO, Masahide (JP/JP); Kao Corporation Research Laboratories 2506 Akabane, Ichikalmachi

Heas-aun, Tochiai 321-3497 (JP) (US Only). SUGAI, Yoshiya [JPJJP]; Kao Corporation Research Laboratories 2608, Akabane, Ichikai-machi Haga-

gun. Tochigi 321-3497 (JP) (US Only). KAMEYAMA, Akiyo [JP/JP]: Kao Corporation Research Laboratories 2606, Akabane, Ichikai-machi

Haga-gun, Tochigi 321-3497 (JP) (US Only). SAITO, Hiroaki (JP/JP), Kao Corporation Research Laboratones 2606, Akabane, Ichikal-machi Haga-

gun. Tochigi 321-3497 (JP) (US Only). NISHIZAWA, Yoshinori [JP/JP], Kao Corporation Research Laboratories 2606, Akabane. Ichikai-machi Heas-aun, Tochigi 321-3497 (JP) (US Only). TAKAGI, Yufaka (JP/JP), Kao Corporation Research Laboratones 2606, Akabane, Ichikai-machi Haga-gun. Tochigi 321-3497 (JP) (US Only).

inventors:

HOSHINO, Masahide [JP/JP]; Kao Corporation Research Laboratories 2606 Akabane, Ichikaimachi Haga-gun, Tochigi 321-3497 (JP).

SUGAI, Yoshiya (JPUP): Kao Corporation Research Laboratories 2606, Akabane, Ichikai-machi Haga-gun, Tochigi 321-3497 (JP). KAMEYAMA, Akiyo [JP/JP]; Kao Corporation Research Laboratories 2606, Akabane, Ichikai-machi

Haga-gun, Tochigi 321-3497 (JP). SAITO, Hiroaki [JP/JP]; Kao Corporation Research Laboratories 2606, Akabane, Ichikai-machi Hagagun, Tochigi 321-3497 (JP). NISHIZAWA, Yoshinori (JP/JP): Kao Corporation Research Laboratories 2606, Akabane, Ichikai-machi

Haga-gun, Tochigi 321-3497 (JP). TAKAGI, Yutaka [JP/JP]: Kao Corporation Research Laboratories 2606, Akabane, Ichikai-machi Hagagun, Tochigi 321-3497 (JP).

Agent: ARUGA, Mitsuyuki, Kyodo Building 3-6, Nihonbeshiningyocho 1-chome Chuo-ku Tokyo 103-0013 (JP).

Priority Data: 11/101076 08.04 1999 JP

Title:

EXTERNAL PREPARATION COMPOSITIONS

Abstract:

External preparation compositions containing diamide derivatives represented by the deneral formula (1): wherein R?1¿ represents optionally hydroxylated and/or alkoxylated linear or branched C₂ 1-227 hydrocarbyl: R?2x represents linear or branched divalent C, 1-12? hydrocarbyl; and R?3, represents

a color de la colo

linear or branched divalent C_c1-427 hydrocarbyl. These diamide derivatives (1) essentially improve the water recention function and barrier function of the horny layer, are excellent in blending properties and blending stability and can be produced efficiently and economically

Designated CN, JP, US

European Patent Office (EPO) (DE, FR, GB). States:

Publication Language: Filing Language:

Japanese (JA)

Japanese (JA)

世界知的所有棒機關 郎 縣 事 務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



WO00/61097 (11) 国際公開番号 (51) 国際特許分類7 À1 A61K 7/48, 7/90, 7/96, C07C 233/18 2000年10月19日(19.10.00) (43) 国際公開日 (21) 国際出版番号 PC:T/JP00/01383 (74) 代理人 右被三击, 外(ARUGA, Mitsuyuki et al.) 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1丁目3番6号 2000/453 FI 8 EI (08.03.00) (22) 国際出解日 非間ピル Tokye, (JP) (30) 優先権データ JP (81) 指定国 CN. JP. US. 欧州特許 (DE, FR, GB) 1999年4月8日(08.04.99) 特额平11/101076 (71) 出綴人 (米田を除くすべての指定圏について) 添付公開簽纂 在台灣查院模型 在王株式会社(KAO CORPORATION)[JP/JP] 〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号 Tokyo, (3P) (72) 発明者;および (75) 発明者/出版人 (米国についてのみ) 基野區秀(HOSHINO, Masahide)[JP/JP] 管井島也(SUGAL Yoshiya)(JP/JP) # IURIFICK AMEYAMA, Akivo)[JP/JP] 斉藤裕映(SAITO, Hiroaki)[JP/JP] 西海鎮則(NISHIZAWA, Yoshinori)[JP/JP] 高木 费(TAKAGI, Yutaka)[JP/JP] 〒321-3497 栃木異芳賀郡市貝町赤羽2606

(54)Title: EXTERNAL PREPARATION COMPOSITIONS

(54)発明の名称 外用剤組成物

花王株式会社 研究所内 Tochigi, (JP)

(57) Abstract

External preparation compositions containing diamide derivatives represented by the general formula (1): wherein R1 represents optionally hydroxylated and/or alkoxylated linear or branched C1-22 hydrocarbyl; R2 represents linear or branched divatent C1-12 hydrocarbyl; and R3 represents linear or branched divalent C1-42 hydrocarby). These diamide derivatives (1) essentially improve the water retention function and barrier function of the horny layer, are excellent in blending properties and blending stability and can be produced efficiently and economically.

本発明は、一般式(1):

(式中、R'は、ヒドロキシ基及び/又はアルコキシ基が置換していてもよい、 炭素数1~22の直鎖又は分枝鎖の炭化水素基を示し、R'は、炭素数1~12 の直鎖又は分枝鎖の二価の炭化水素基を示し、R'は、炭素数1~42の直鎖又 は分枝鎖の二価の炭化水素基を示す。)で表わされるジアミド誘導体を含有する 外用剤組成物に関する。このジアミド誘導体(1)は、角質層の水分保持能力及 びバリアー機能を本質的に改善し、配合性、配合安定性に優れ、かつ効率的で安 価に製造できる。

```
PCTに基づいて公開される墜緊出版のパンフシット第一要に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)
                                                                                              カザフスタン
オントンシェタイン
リと・・ランカ
リペリト
シトアコア
シトアコアング
ラトマセンア
ラトフィア
                                                                                         KZ LK
                                                                                                                                              RU ロシア
SD スーダン
        アラブ省条復落死
アンティケア、ペーブーダ
アルバニア
アルメニア
オーストリア
オーストラリア
アセルス・ディント
ボズニア・ヘルツェゴビナ
                                                   DNZEST
                                                          ドミエカ
アルジェリア
エストエア
スペイン
  AE
                                                                                                                                              SOMBONK.
  AG
                                                                                                                                                     AMATAN
                                                          スペインンド
フラシス
ガガ医
デレンギ
ダレング
グルシン
                                                                                         LESTUV
                                                   SSSTTTTTTTOU
  CEBEERG:
                                                                                                                                                      スウジランド
          バルバドス
                                                                                         MA
MC
MD
                                                                                               モロッコ
モナコ
モルドヴ
                                                                                               モルドヴァ
マグガスカル
マグドニア日ユーゴスラヴィア
共和國
マリ
モンゴル
モーリャー-
          ブルギナ・ファソ
ブルギリア
                                                                                                                                                       سائح ساراً
                                                                                                                                                      タジャスクン
                                                                                                                                                       ルクタニスタン
                                                                                         MG
                                                                                                                                                      トルクメニスタン
トルコ
トリニダッド・トバゴ
トリンザニア
ウクライナ
ウガンダ
  THYAROUS SUCCESSION AND THY ARCHIVES
          ブラジル
          ファンル
ベラルーシ
カナダ
中央アフリカ
コンゴー
スイス
                                                                                         ML
                                                                                         24.94
                                                                                               モンゴル

モーリタニア

モーリタニア

メキサンピーク

ニジェーク

エフ・ジャー

ニュー・ジド

ボルー・デンル

ボーマーンド
                                                                                         US
US
VN
YU
ZA
ZW
                                                                                                                                                     ウガンタ
米部
ウズベキ スタン
ヴェトナム
ユーゴースラヴィア
南アフリカ共和国
ジンパブエ
          コートジボアールカメルーン
                                                          インド
アイスランド
イタリア
日本
ケニア
キルギスタン
          中部
コスタ・リカ
                                                    STP
          *70X
                                                    KKKK
                                                                                          PLT
           チェッコ
                                                          北際鮮
                                                                                                ルーマニア
```

明細書

外用剤組成物

技術分野

本発明は、皮膚角質層の正常なパリアー機能を維持し、パリアー機能の低下を 回復させ補強する効果を有し、さらに角質層の水分保持力を高め、肌荒れ改善効 果等に優れる外用剤組成物及びかかる効果を有する新規なジアミド誘導体に関す る。

背景技術

角質層の水分保特能力、パリアー機能が穩々の内的原因、あるいは外的原因に より低下すると、肌荒れや老化を助長する等の様々な皮膚トラブルを起こす。こ のため角質層の水分保持能力、パリアー機能の維持・補強は、人の健全な日常生 無を行うトにおいて大変重要である。

本出票人は、先に角質層のパリア一機能を本質的に改善(維持、補強)する効果を有する皮膚外用剤として、下配一般式(3)で表わされるアミド誘導体を含有する皮膚外用剤等を振索した(特別平4-128256号公報)。

$$R^{0}$$
— CH_{2}
 $CHOH$
 R^{0} — R^{h} — CH_{2}
 $CH_{2}CH_{2}OH$
(3)

(式中、R*は炭素数10~40の直鎖叉は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素 基を示し、R*は炭素数3~39の直鎖叉は分岐鎖の二価の炭化水素基を示し、 R*は水素原子、炭素数10~40の直鎖者しくは分岐鎖の飽和若しくは不飽和 WO 60/61097 PCT/JP90/01383

の炭化水素基又はアシル基を示す。)

しかしながら、これらのアミド誘導体は、上記の優れた効果をもたらすもので あるが、基剤に対する溶解性や安定性が必ずしも十分でないため、皮膚外用剤に 配合する場合に、配合性や配合安定性の点で十分満足できなかった。また、これ らのアミド誘導体の製造には、多段階の反応を必要とし、必然的に製造コストが 高くなった。

従って本発明は、角質層の水分保持能力及びパリア一機能を本質的に改善し、かつ配合性や配合安定性等が向上し、さらに効率的かつ安価に製造できる化合物及びそれを含有し、角質層の水分保持能力及びパリア一機能を維持、補強することにより、肌荒れ等の皮膚トラブルの予防・改善効果を有し、さらに毛髪に浸透してその保護効果を高め、毛髪の感触を向上させ、頭皮の荒れを予防・改善する効果を有する外用剤組成物を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明は、次の一般式(1):

$$R^{1}-O+R^{2}-N-C-R^{3}-C-N-R^{2}-O-R^{1}$$
 (1)

(式中、R¹は、ヒドロキシ基及び/又はアルコキシ基が価勢していてもよい、 炭素数1~22の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基を示し、R¹は、炭素数1~12 の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示し、R¹は、炭素数1~42の直鎖又 は分岐鎖の二価の炭化水素基を示す。)で表わされるジアミド誘導体を含有する 外用剤組成物、保湿剤及び皮膚バリアー機能補強剤を提供するものである。

また、本発明は、次の一般式 (2):

WO 08/61897 PCT/JP98/01383

(式中、R'は、ヒドロキシ基及び/又はアルコキシ基が置換していてもよい、 炭素数1~22の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基を示し、R'は、炭素数1~12 の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示し、R'は、炭素数11~42の直鎖 又は分岐鎖のアルキレン基又は1~4個の二重結合を有するアルケニレン基を示 す。)で表わされるジアミド誘導体を提供する。

発明を実施するための最良の形態

ジアミド誘導体(1)及び(2)において、R'は、ヒドロキシ基及び C_1 ー C_4 アルコキシ基から選ばれる $1\sim3$ 個が関換していてもよい炭素数 $1\sim2$ 2 の 直鎖又は分岐鎖のアルキル基が好ましい。また、 C_1 ー C_{14} アルキル基、 C_1 ー C_{15} アルキル基、 C_1 ー C_{15} アルキル基、 C_1 ー C_{15} アルキル基、 C_1 ー C_{15} アルキル基及びヒドロキシアルキル基、 C_1 ー C_4 アルコキシが置換した C_1 ー C_{15} アルキル基が好ましい。さらには、 C_1 ー C_{17} アルキル基、 C_2 ー C_{17} のモノー又はジーヒドロキシアルキル基、 C_1 ー C_4 アルコキシが置換した C_1 ー C_4 アルコキシ間換した C_1 0年)に、具体的にはメデル基、エチル基、ブロビル基、ブチル基、ベキシル基、ドデシル基、2ーメチルプロビル基、2ーエチルへキシル基、メチル分岐イソステアリル基、2ーヒドロキシエチル基、9ーヒドロキシノニル基、2、3ージヒドロキシブロビル基、2ーメトキシエチル基、2・ヒドロキシアル基、9ーメトキシブロビル基、2・メトキシエチル基、2・ヒドロキシエチル基、3・メトキシブロビル基、5・デシル基、2・メトキシエチル基、2・メトキシエチル基、1・デジル基、2・メトキシエチル基がより好ましい。

R³は、炭素数1~12の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基、さらには炭素数2 ~6の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基が好ましい。具体的にはエチレン基、トリ WO 80/61897 PCT/JP80/01383

メチレン基、テトラメチレン基、ベンタメチレン基、ヘキサメチレン基、メチル メチレン基(エチリデン基)、1-メチルエチレン基、2-メチルエチレン基、 1-メチルトリメチレン基、2-メチルトリメチレン基、1, I-ジメテルエチレン基、2-エチルトリメチレン基等が挙げられる。このうちエチレン基及びトリメチレン基がより好ましい。

一般式(1)において、R3は、炭素数2~34の直鎖又は分岐鎖の二価炭化 水素基が好ましく、さらには炭素数2~34の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基又 は1~4個の二重結合を有するアルケニレン基が好ましく、特に炭素数2~24 の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基又は1~4個の二重結合を有するアルケニレン 基が好ましい。異体例としては、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン 基、ヘキサメチレン基、ヘプタメチレン基、オクタメチレン基、デカメチレン 墓、ウンデカメチレン墓、ドデカメチレン墓、トリデカメチレン墓、テトラデカ メチレン基、ヘキサデカメチレン基、オクタデカメチレン基、トリコサメチレン 基、ヘキサコサメチレン基、トリアコンタメチレン基、1-メチルエチレン基、 2-エチルトリメチレン基、1-メチルヘプタメチレン基、2-メチルヘプタメ チレン基、1-ブチルヘキサメチレン基、2-メチル-5-エチルヘプタメチレ ン基、2、3、6-トリメチルヘブタメチレン基、6-エチルデカメチレン基、 7-メチルテトラデカメチレン基、7-エチルヘキサデカメチレン基、7、12 ージメチルオクタデカメチレン基、8、11-ジメチルオクタデカメチレン基、 7. 10-ジメチルー?-エチルヘキサデカメチレン墓、1-オクタデシルエチ レン

※、9、10-ジオクチルオクタデカメチレン

※、8、9-ジノニルヘキサ デカメチレン基、エテニレン基、1-オクタデセニルエチレン基、7、11-オ クタデカジエニレン基、7-エテニル-9-ヘキサデカメチレン基、7,12-ジメチルー7、11-オクタデカジエニレン基、8、11-ジメチルー7、11 ーオクタデカジエニレン基、9、10-ジオクチルー7、11-オクタデカジエ ニレン基、8、9-ジノニルー6、10-ヘキサデカジエニレン基等が挙げられ

WO 5061007 PCT/JP09/01383

る。このうち、7,12-ジメチルオクタデカメチレン基、7,12-ジメチル -7,11-オクタデカジエエレン基、オクタデカメチレン基、オクタメチレン 基、デカメチレン基、ウンデカメチレン基、トリデカメチレン基がより好まし い。

一般式(2)においてR*は、炭素数12~34の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基又は1~4個の二重結合を有するアルケニレン基が好ましく、さらには炭素数12~24の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基又は1~4個の二重結合を有するアルケニレン基が好ましく、7、12・ジメチルオクタデカメチレン基、7、12・ジメチル-7、11・オクタデカジエニレン基、オクタデカメチレン基、トリデカメチレン基がより好ましい。

本発明のジアミド誘導体 (2) において、特に好ましい化合物は、一般式 (2) 中のR¹、R²及びR³⁴がそれぞれ上記のより好ましい範囲の基を組合せた 化合物である。また本発明の外用剤組成物に用いるジアミド誘導体 (1) において、特に好ましい化合物は、一般式 (1) 中のR¹、R¹及びR³がそれぞれ上記のより好ましい範囲の基を組合せた化合物である。

本発明の外用剤組成物に用いるジアミド誘導体(1)において、特に好ましいのは、以下の化合物である。

WO 00/61097 PCT/JP00/01383

WO 08/61097 PCT/JP00/81383

また本発明のジアミド誘導体 (2) において、特に好ましい化合物は、上記 (A) \sim (C) 、(F) \sim (J) 及び (L) である。

本発明の外用剤組成物に用いるジアミド誘導体(1)は、公知のアミド合成法 によって製造することができ例えば次の製造法によれば、効率的かつ安価に製造 できる。 WO 90/61097 PCT/JP09/01383

(式中、R1、R1及びR1は前配と同様の意味を示す。)

ずなわち、対応するジカルボン酸(4)又はその反応性誘導体(エステル、酸 ハライド、酸無水物等)とアミン(5)を縮合させることにより、目的のジアミ ド誘導体(1)を効率的に得ることができる。この総合の条件としては、ジシク ロヘキシルカルボジイミド等の脱水剤、又は水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 等のアルカリ金属水酸化物、水酸化カルシウム等のアルカリ土類金属水酸化物、 炭酸カリウム等のアルカリ会理炭酸塩、炭酸カルシウム等のアルカリ十類会産炭 酸塩、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムーtert-ブ トキシド等のアルカリ会区アルコラート、トリエチルアミン、ピリジン等の3級 アミン等の塩基の存在下、あるいは無存在下、常圧~1.3 P a の減圧下に電温 ~250℃で反応させることが好ましい。この際、アミン(5)をジカルボン除 (4) 又はその反応性誘導体に対して過剰。すなわち2当量以上用いるのが好主 しく、また反応により生じる水又はアルコールを系外に除去しながら行うと、反 応が速く進行するので好ましい。このようにして得られるジアミド誘導体(1) は、水洗、カラムクロマトグラフィー、蒸留、結晶化、再結晶化や粉体処理等の 公知の方法により機製することもできる。このようにして得られるジアミド誘連 体(1)は、角質層の脂質層に浸透し、角質層の水分保持能力とバリアー機能を 維持改善する効果を有するため、保湿剤、皮膚バリアー機能補強剤として有用で ある。

WO 80/61097 PCT/JP00/01383

本発明の外用剤組成物は、通常外用剤に用いられる基剤(担体)にジアミド誘 導体(1)を含有させてなるものであり、各原料を混合し、常法に従って製造で きる。

本発明の外用剤組成物は、その使用形態において、薬用皮膚外用剤と化粧料に 大別される。薬用皮膚外用剤としては、例えば薬効成分を含有する各種軟膏剤を 挙げることができる。軟膏剤としては、油性基剤をベースとするもの、水中油型 又は油中水型の乳化系基剤をベースとするもののいずれであってもよい。油性基 剤としては、特に制限はなく、例えば植物油、動物油、合成油、脂肪酸及び天然 又は合成のグリセライド等が挙げられる。薬効成分としては、特に制限はなく、 例えば鎮湾消炎剤、鎮痒剤、殺菌消毒剤、収斂剤、皮膚軟化剤、ホルモン剤等を 必要に応じて適宜使用することができる。

また、化粧料(皮膚化粧料及び毛髪化粧料を含む)として使用する場合は、必須成分であるジアミド誘導体(1)の他に、化粧料成分として一般に使用されている油分、界面活性剤、保湿剤、紫外線吸収剤、美白剤、しわ改善剤、アルコール類、キレート剤、PH調整剤、防腐剤、増粘剤、色素、香料等を任意に組合せて配合することができる。

化粧料としては、種々の形態、例えば、油中水型又は水中油型の乳化化粧料、 クリーム、化粧乳液、化粧水、油性化粧料、口紅、ファンデーション、入浴剤、 皮膚洗浄剤、爪手入れ剤、毛髪化粧料等が挙げられる。毛髪化粧料としては特に 制限はなく、例えばヘアトニック、整髪料、ヘアリンス、ヘアトリートメント、 ヘアコンディショナー、ヘアスタイリング剤、シャンプー、養毛剤、育毛剤等が 挙げられる。

本発明の外用剤組成物におけるジアミド誘導体(1)の含有量は、特に制限されないが、通常、乳化型の皮膚外用剤の場合には、全組成の0,001~50重量%(以下、単に%で示す)が好ましく、スクワラン等の被状炭化水素を基剤とする油性の皮膚外用剤の場合には、全組成の0,01~50%が好ましく、いず

WG 00/61097 PCY/3P00/01383

れの場合も特に好ましくは0.0 $1\sim20\%$ である。特に肌荒れの予防・改善には0. $1\sim20\%$ 配合することが好ましい。皮膚外用剤のうち、皮膚化粧料として用いるのが特に好ましい。

本発明の外用剤組成物中、薬用皮膚外用剤、皮膚化粧料には、非イオン界面活性剤、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤等の界面活性剤等を含有させることができる。このうち、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセライド、グリセリルエーテル等の非イオン界面活性剤が好ましい。その含有量は、組成物中0、01~20%、特に0.1~10%が好ましい。

ジアミド誘導体(1)の本発明毛髪化粧料中の含有量は、特に制限されるものではないが、シャンプー等にあっては0.001~5%、リンス、トリートメント、コンディショナー、スタイリング対等にあっては0.1~20%、ヘアリキッド、ヘアトニック等にあっては0.01~5%程度が好ましい。

本発明の毛髪化粧料には、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤等の界面活性剤、その他毛髪化粧料に一般に用いられる成分を含有させることができる。本発明の毛髪化粧料がシャンプーである場合、アルキルエーテル硫酸塩、アルキル硫酸塩、オレフィンスルホン酸塩等のアニオン界面活性剤を主活性剤として含有させることができる。その含有量は、組成物中5~30%、特に10~20%が好ましい。

本発明化粧料がヘアリンス、コンディショナー、ヘアトリートメント、ヘアス タイリング剤である場合、毛髪に良好な感触を付与するため、モノー又はジー長 鎖アルキル四級アンモニウム塩等のカチオン界面活性剤、ポリオキシエチレンア ルキル又はアルケニルエーテル等の非イオン界面活性剤、及び流動パラフィン等 の油脂類を含有させることができる。カチオン及びノニオン界面活性剤の含有量 は、組成物中0.1~50%、特に0.5~20%が好ましい。 WO 00/61097 PCT/JP00/01383

さらに、毛髪化粧料がヘアリキッド、ヘアトニック等である場合は、ポリオキシエチレン等の非イオン界面活性剤を含有させることができる。非イオン界面活性剤は、全組成中、0.01~20%、特に0.1~5%含有させることが好ましい。

ジアミド誘導体 (1) を含有する本発明の皮膚化粧料、毛髪化粧料は、水溶液、エタノール溶液、エマルジョン、サスペンジョン、ゲル、固型、エアゾール、粉末等の割型とすることができ、特に制限はない。

寒施例

製造例1

化合物 (A) の製造

機神装置、窒素導入管及び蒸留装置を備えたフラスコに、8, 13-3ジメチルーエイコサ二酸ジメチル(岡村製油製 1PS-22MM) 150g、ジグリコールアミン 159g 及びナトリウムメトキシド 7.5g を住込み、減圧下(20 torr) 140 でで副生してくるメタノールを留去しながら、5時間捜押した。反応終了後、過剰なジグリコールアミンを減圧留去し、続いて水洗を行なって標記化合物 200g (収率 98%) を得た。得られた化合物 1 (A) の物性は以下の適りである。

無色ペースト

'H-NMR (CDC1, 8); 0.67-0.91 (m, 6H), 0.93-1.58 (m, 26H),

1,59-1,76 (m, 4ID), 2.17 (t, J=7, 2Hz, 4H), 2.72-3.12 (m, 2H),

3.33-3.52 (m, 4H), 3.52-3.54 (m, 8H), 3.65-3.85 (m, 4H).

6.13-6.56 (m, 2H).

製造例2~15

実施例1において、ジカルボン酸(4)又はその反応性誘導体、及びアミン(5)として表1及び表2に示す化合物を用いた以外は実施例1と同様にして化

WO 00/61097 PCT/JP00/01383

合物 (B) \sim (O) を製造した。各ジアミド誘導体の物性を併せて表 1 及び表 2 に示す。

PTRE	
25%	

	が行うが、一般のできた。	製造したジージカルボン酸(4)又は アミー液質 その反応性誘導体 体(1)	7:27(5)	· \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
製造園 9	数衡例3 化合物(1)	ペンタデカン二酸ジメチル	37433-ATE	白色结晶、像点:127℃ 用于细胞体的作。3):1,20-1,45(4,18B)、1,45-1,75(4,4B)、2,18(1, 187,416,44B)、1,25-3,45(4,81B)、3,52(1-1-5,112,41B)、3,59-3,75(3, 4B)、4,50-4,70(4,8B)
\$20 5 [94] 0	製造例10 化合物(4)	ブラシル酸ジメチル	2711 JUN 10 - 11 7 3	シグリコールアミ [Clebstan, 離点:190°C ソード Page fooder 4,6 1,20°L (45 to 140)、 1,50°L (70 to 40)、2 18(1, 1=1 40 ab (40)、2,523,45 to 80)、3,52(4,35,00)、3,60°3,40°3,55(ab 40)、4,60°4,70 to 80,40°3
製造例日	製造例11 化合物(6)	ドデカン二酸ジメチル	ジグリコールアミ	ジグリコールアミ [台位園体、離点:118°C 11-186 (edebt et 6): 1,291-45(a, 120)、i-45-1,75(a, 40)、2,185(t, 1971 4 th 410、3,553,45(a, 80)、3,56(t, 15, 10z. 40)、3,50 3,75(a, 40)、4,69-4,70(a, 80)、3
製造例12	製造例12 化合物(L)	エイコサ二般ジメチル	3 - メトキシプロ ビルブミン	3 — メトキンプロ 日的結晶、極高: 13/7 C ピルテミン Paw (2016 - 5) : 11 - 14 (40 - 201) : 1.52 - 1 (20 - 40) : 1.77 (40 - 40) : 25 (4 - 40) : 25 (4 - 40) : 33 (4 - 40) : 3.55 (4 - 40) : 39 (4 - 40) : 39 (4 -
製造所13	製造所13 化合物侧	ドデカン二般ジメチル	3ーメトキシプロ ビルアミン	3 - メトキンプロ 日内時間、歴史:129°C ドルアミン (m.47) 2 151.1-5 (ht.48)、3.9°3 45 (m.41)、3.55(s.61)、3.48(t. 1-5,80.40)、5.5°-6.05(m.20)、
製造所14	製造所14 化合物(N)	セバシン酸ジメチル	3.イトキンプロピルグミン	3 — メトキンプロ 自94時間、解処:125℃ ドルテミン (m.4月)、2.15以上で35元。40)、1250、150、40、40、 (m.4月)、2.15以上で35元。40)、3.55元。45年。40)、3.565、60)、3.46代 よる 最も、40)、6.00年。20年。20)、20年。20)、3.46代
WARMIS	製廠例15 化合物(0)	セバシン酸ジメチル	3ードデシロキシ プロビルアミン	3 - ドデシロキシ 自色結構、整元: 134°C プロビルテミン (m. 80). 1. 15 (45/m. 441). 1. 45-1.70 (m. 81). 1. 15 (4m. 114. 41). 2. 13(1. j. 43k. 441). 3. 30. 3. 48 (m. 81). 3. 32 (1. 1-5. 712. 41). 6. 65. 6. 25/m. 31). 4. 3. 30. 3. 48

-3. €3 WO 99/61997 PCT/JP99/01383

製造例16

機件装置、窒素導入管及び蒸留装置を備えたフラスコに、8.13-ジメチルーエイコサ二酸(阿村製油製IPS-22)537gを仕込み、窒素気流下、機 押下180℃でジグリコールアミン381gを4時間かけて渡下した。同条件下 で4時間熟成後、さらに200℃で4時間熟成した。以上の液下と熟成は、窒素 気流下で行なうことにより、副生してくる水を留去しながら行なった。反応終了 後、過剰なジグリコールアミンを減圧留去し、さらにスチーミングを行なって除 去した。次いで、分子蒸留装置にて、200℃-0.7 Paの条件で低沸点物を 除去し、化合物(A)680g(収率86%)を淡黄色ペーストとして得た。さ らに、脱色を主たる目的に、得られた裸配化合物20gをエタノール20.0g に溶解後、活性炭0.40gを加えて80℃で2時間機件処理後、活性炭を遮別 し、溶液を減圧濃縮することにより、無色ペーストの化合物(A)19.9gを 得た。

製造例17

複粋装置、窒素導入管及び蒸留装置を備えたフラスコに、セバシン酸 7 7 0 g を仕込み、窒素気流下、複拌下200℃でジグリコールアミン1001gを4時間かけて滴下した。同条件下で5時間熟成した。以上の滴下と熟成は、窒素気流下で行なうことにより、副生してくる水を留去しながら行なった。反応終了後、過剰なジグリコールアミンを減圧留去し、さらにスチーミングを行なって除去し、化合物(D)1410g(収率98%)を白色結晶として得た。次いで、再結晶化を6.25%硫酸ナトリウム水溶液4510gから行ない、化合物(D)1085g(収率76%)を白色結晶として得た。

製造例18

「農粋装置、窒素導入管及び蒸留装置を備えたフラスコに、8,13-ジメチルーエイコサニ酸(同村製油製IPS-22)100gを仕込み、窒素気流下、提件下180℃で3-メトキシブロビルアミン61gを3時間かけで渡下した。同

WO 69/61897 PCT/JP09/91383

条件下で3時間熟成後、さらに200℃で5時間熟成した。以上の海下と熟成は、窒素気流下で行なうことにより、副生してくる水を留去しながら行なった。 反応終了後、過剰な3-メトキシブロピルアミンを減圧留去し、さらにスチーミングを行なって除去し、化合物(F)137g(収率99%)を淡黄色ペーストとして得た。次いで、蒸留(220℃-0.7~0.3Pa)を行ない、化合物(F)106g(収率77%)を無色ペーストとして得た。

試験例1

製造例1~18で製造した各ジアミド誘導体33%とワセリン67%からなる 外用剤組成物 (本発明品) をそれぞれ調製した。上記で得られた各外用剤組成物 について、下記方法により皮膚コンダクタンス及び肌荒れについて評価した。また、比較としてワセリンのみからなる外用剤 (比較品1) についても同様の試験 評価を行った。結果を表3に示す。

(試験方法)

条期に頻節に肌荒れを起こしている20~50才の女性10名を被験者とし、 左右の頻に異なる皮膚外用剤を2週間塗布した。2週間の塗布が終了した翌日に 次の項目につき試験を行った。

- (1) 皮膚コンダクタンス
- 37℃の温水にて洗顔後、温度20℃、温度40%の郎屋で20分間安静にした後、角質層の水分含有量を皮膚コンダクタンスメータ (IBS社製)にて測定した。
 - (2) 肌荒れスコア

肌荒れを肉眼で観察し、下記基準により判定した。スコアは平均値で示した。

- 0:肌荒れを認めない。
 - 1:かすかな肌荒れを認める。
 - 2:肌荒れを認める。
 - 3:ややひどい肌荒れを認める。

WO 00/61097 PCT/JP00/01383

4:ひどい肌荒れを認める。

表3

外用剤組成物	ジアミド誘導体	皮膚コンダクタンス	肌荒れスコア
本発明品1	化合物(A)	28	0.6
本発明品 2	化合物 (B)	25	0.9
本発明品3	化合物 (C)	21	1.0
本発明品4	化合物 (D)	30	0.5
本発明品 5	化合物(E)	18	1.0
本発明品6	化合物(F)	20	1.2
本発明品 7	化合物 (G)	17	i.1
本発明品8	化合物 (H)	19	1.3
本発明品 9	化合物 (J)	23	0.8
本発明品10	化合物(L)	19	1.3
本発明品!!	化合物 (N)	18	1.5
比較品1	_	õ	2.7
(ワセリンのみ)			

本発明品1~11は、比較品1に比べて角質層の水分量を増加させる効果と肌 荒れを改善する効果に優れていた。

試験例2

製造例1~18で製造したジアミド誘導体10%及びスクワラン90%からなる本発明の外用剤組成物(本発明品)をそれぞれ調製し、これらの外用剤について下記の試験方法により経皮水分蒸散量及び経皮吸収量を測定評価した。また、比較品としてスクワランのみからなる外用剤(比較品2)についても同様の試験評価を行った。その結果を下記表4に示す。

(試験方法)

必須脂肪酸を含まない飼料のみでウィスター(Wister)系雄性ラットを飼育

WO 86/61997 PCT/JP09/91383

し、必須脂肪酸欠乏症の症状を有するラットを本試験に用いた。これら必須脂肪 酸欠乏症ラットの背部を丁寧に刺毛した後、評価外用剤を1日1回2週間塗布した。なお、それぞれの各外用剤に対して1群5匹ずつを本試験に供した。2週間 後、下紀の項目について試験を行った。

(1) 経皮水分蒸散量

温水で試験ラットの背部を洗浄し、1時間静置 (室温23℃、湿度45%) 後、皮膚からの水分蒸散量をエパポリメーターにて測定した。なお、測定値は平 均値で示した。

(2) 経皮吸収量

37℃の過水でラットの背部を洗浄後、背部皮膚を切取り、経皮吸収用チャンパーに表皮側を上にして固定した。下部受器にはリン酸緩衝塩類溶液を満たし、表皮上部には37KBqの"C-サリチル酸を含むリン酸緩衝塩類溶液を抜取り、表静置した。2時間後、下部受器から1 皿のリン酸緩衝塩類溶液を抜取り、浸透してきた"C-サリチル酸の放射活性量を測定することにより評価した。なお、測定値は、平均値で示した。

WO 08/61897 PCT/JP00/81383

表 4

外用剤組成物	ジアミド誘導体	経皮水分蒸散量	経皮吸収量
本発明品12	化合物 (A)	12	572
本発明品13	化合物 (B)	12	558
本発明品14	化合物 (C)	21	1685
本発明品15	化合物 (D)	15	997
本発明品16	化合物(E)	25	1772
本発明品17	化合物 (F)	20	1487
本発明品18	化合物 (G)	16	1096
本発明品19	化合物(H)	23	2036
本発明品20	化合物 (1)	18	1197
本発明品21	化合物(J)	21	1490
本発明品22	化合物 (K)	22	1694
本発明品23	化合物(L)	15	705
本発明品24	化合物 (M)	25	2038
本発明品25	化合物(N)	23	1560
本発明品26	化合物 (O)	27	2476
比較品 2	-	31	2994
(スクワランのみ)			

本発明品12~26は、比較品2に比べて優れた経皮水分素散及び経皮吸収の 抑制効果を有し、肌荒れ改善効果に優れていた。

試験例3

表5に示す組成のヘアリンスを類裂し、該ヘアリンスによる処理後の髪のばさ つきと感触を5名の専門パネラーにより下記基準で評価した。この結果を表6に 示す。

(評価基準)

WO 00/61097 PCT/JP00/01383

- 2:悪い

- 1:やや悪い

0:どちらともいえない

+1:ややまい

+2:良い

表 5

組 成 (%)	本発明品27	本発明品28	本発明品29	比較品3
ジステアリルジメチルア	2	2	2	2
セニウムクロライド				
プロピレングリコール	3	3	3	3
化合物 (A)	1	-		
化合物 (D)		1		
化合物 (F)		_	1	
水	バランス	バランス	バランス	バンラス

表 6

評価項目	本発明品27	本発明品28	本発明品29	比較品3
ばさつき	+1.4	+1.2	+1.6	-0.4
慈触の好み	+1.2	+1.6	+1.8	-0.5

本発明品27~29は、比較品3に比べて毛髪のばさつきの改善効果と毛髪の 感触向上効果に優れていた。

実施例1

表7に示す配合でスキンローションを常法に従い製造した。得られたスキンローションは優れた肌荒れ防止・改善効果等を示した。また、化合物(A)及び化合物(F)は、配合性、配合安定性に優れていた。

WG 80/61097 PCT/JP06/01383

表 7

(組 成)	(%)
化合物 (A) 又は化合物 (F)	1
グリセリンモノステアレート	ı
エタノール	15
プロビレングリコール	4
イソプロピルパルミテート	3
ラノリン	1
パラオキシ安窓香酸メチル	0.1
セラミド	1
香料.	微 量
色 素	微量
水	パランス

実施例 2

表8に示す配合でO/Wクリームを常法に従い製造した。得られたO/Wクリームは優れた肌荒れ助止・改善効果等を示した。化合物(D)及び化合物(F)は配合性、配合安定性に優れていた。

表 8

(組成)	(%)
化合物(D) 又は化合物(F)	3.5
スクワラン	2.0
ジカプリン酸ネオペンチルグリコール	3.0
ポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノステアレート	2.1
ソルビタンモノステアレート	0.9
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(花王(株)エマノーンCH-40)	1.0
モノイソステアリルグリセリルエーテル	0.2
86%グリセリン	5.0
メチルバラベン	0.3
水	バランス

突施例3

表9に示す配合でシャンプーを常法に従い製造した。このシャンプーは毛髪の 感触を向上させ、頭皮の荒れを防止・改善した。化合物 (F) 及び化合物 (A) は配合性、配合安定性に優れていた。

赛 9

(組 成)	(%)
ポリオキシエチレン(25)ラウリルエーテルサルフェート	15
ナトリウム塩	
ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	3
化合物(A) 又は化合物 (F)	2
香 料	0.5
色 素	微量
クエン酸	微量
水	バランス

WO 06/41997 PCT/JP08/01383

実施例 4

表10に示す配合でヘアリキッド組成物を常法に従い製造した。得られたヘア リキッド組成物は、毛髪に対して優れたスタイル保持形成性と良好な感触を付与 した。化合物(D)及び化合物(F)は配合性、配合安定性に優れていた。

※10

(組 成)	(%)
化合物 (D) 又は化合物 (F)	ı
ポリオキシブロピレン(30)ブチルエーテル	15.0
エタノール	40.0
水	バランス
香 料	0.3

産業上の利用可能性

ジアミド誘導体(1)は、角質細胞間の脂質層に浸透し、角質層の水分保持能力とパリアー機能を改善(維持・補強)する効果を有し、その効果により肌荒れを予防・治療し、皮膚の老化を予防する。また毛髪に浸透してその保護効果を高め、毛髪の感触を向上させ、頭皮の荒れを予防・改善することができる。さらに、基剤に対する溶解性と安定性が良好であり、配合安定性等に優れ、効率的かつ安価に、外用剤組成物を製造することができる。

離成の節用

1. 次の一般式(1):

$$R^{1}-O-R^{2}-N-C-R^{3}-C-N-R^{2}-O-R^{1}$$
 (1)

(式中、R¹は、ヒドロキシ基及び/又はアルコキシ基が置換していてもよい、 炭素数 1~22の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基を示し、R²は、炭素数 1~12 の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示し、R²は、炭素数 1~42の直鎖又 は分岐鎖の二価の炭化水素基を示す。)で表わされるジアミド誘導体を含有する 外用刹料成物。

- 2. 化粧料組成物である請求項1記載の外用剤組成物。
- - 4. 次の一般式(1):

$$R^{1}-O-R^{2}-N-C-R^{3}-C-N-R^{2}-O-R^{1}$$
 (1)

(式中、R'は、ヒドロキシ基及び/又はアルコキシ基が置換していてもよい、 炭素数1~22の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基を示し、R'は、炭素数1~12 の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示し、R'は、炭素数1~42の直鎖又 は分岐鎖の二価の炭化水素基を示す。)で表わされるジアミド誘導体を有効成分 とする保湿剤。

5. 次の一般式(1):

WO 98/61997 PCT/JP98/91383

(式中、R'は、ヒドロキシ基及び/又はアルコキシ基が置換していてもよい、 炭素数1~22の直鎖又は分枝鎖の炭化水素基を示し、R'は、炭素数1~12 の直鎖又は分枝鎖の二価の炭化水素基を示し、R'は、炭素数1~42の直鎖又 は分枝鎖の二価の炭化水素基を示す。)で表わされるジアミド誘導体を有効成分 とする皮膚バリアー様能補輪剤。

6. 次の一般式 (2):

$$R^{1}-O-R^{2}-N-C-R^{3}-C-N-R^{2}-O-R^{1}$$
 (2)

(式中、R¹は、ヒドロキシ基及び/又はアルコキシ基が置換していてもよい、 炭素数 1~22の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基を示し、R²は、炭素数 1~12 の直鎖又は分岐鎖の二価の炭化水素基を示し、R²は、炭素数 11~42の直鎖 又は分岐鎖のアルキレン基又は 1~4個の二重結合を有するアルケニレン基を示 す。)で表わされるジアミド誘導体。

7. R'が、ヒドロキシ基及びC,-C。アルコキシ基から選ばれる1~3個が置 強していてもよい炭素数1~22の直鎖又は分岐鎖のアルキル基であり、R*が 炭素数1~12の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基であり、R*が炭素数12~ 34の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基又は1~4個の二重結合を有するアルケニ レン基である顔文項6記載のジアミド無選体。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/01383

		102/	2100/01303			
	A. CLASSFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ A61K 7/48, 7/00, 7/06, C07C 233/18					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELD						
Minimum d Int.	commentation searched (classification system followed Cl ² A61K 7/00-7/50, C07C 233/1					
Documentat	ion scarched other than minimum documentation to the	extent that such documents are include	d in the fields searched			
	ats base consulted during the international search (nam ITN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)	e of data base and, where practicable, so	earch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap					
Х	US, 3773056, A (Kalopissis et a	11.),	1-3			
A	A 20 November, 1973 (20.11.73), Columns 3, 9, 11, lines 15 to 26 (Family: none)		4~7			
A	JP, 10-218849, A (Kao Corporati 18 August, 1998 (18.08.98), Claims (Family: none)		1-7			
	r documents are listed in the continuation of Bex C.	See patent family annex.				
Special estegories of ched documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing		"T" later document published after the in priority date and not in conflict with understand the principle or theory or "X" document of particular relevance; the	the application but cited to derlying the invention			
date	ent which may throw doubte on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered at the considered of the consid	tered to involve an inventive			
cited to special	extablish the publication date of another citation or other reason (es specified)	"Y" document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered to involve an inventive sup when the document is combined with one or more other such documents, such				
means "9" document published prior to the international filing date but later		combination being obvious to a personal document member of the same paten	on skilled in the art			
Date of the	e priority date claimed actual completion of the international search fay, 2000 (10.05.00)	Date of mailing of the international se 23 may, 2000 (23.05				
	nailing address of the ISA/ nnese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile N	e.	Telephone No.				

国際商素報告

A. 差明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. Cl · A61K 7/48, 7/00, 7/06, C07C 233/18			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限費料 (国際等許分類 (1 PC))			
Int. Cl · A61K 7/00-7/50, C07C 233/18			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)			
CA(STN), REGISTRY(STN), WPIDS(STN)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリーキ	引用文献名 及び一部の箇所が隧道すると	:きは、その関連する循所の表示	関連する 館求の範囲の番号
Х	US. 3773056, A (Kalopissis et al.	A. 20. 11A. 1973	1-3
A	(20.11.73), 英3槭、第9槭、第11欄第15-26行 (ファミリーなし)		4-7
A	JP, 10-218849, A (花王株式会社), I 8. 8月. 1998 (18.08.98), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)		1-7
□ C機の続きにも文絵が列挙されている。 □ パテントファミリーに勝する別紙を参照。			
国際調査を完了した日 10.05.00 国際調査報告の発送日 23.05.00			5.00

特許庁審査官(権限のある職員)

高原 懷太郎

電話器号 03-3581-1101 内線 3452

4C 9053

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便器号100-8915